1. J-PARCの概要

1.1. はじめに

加速器オペレーションの実例を紹介することを 目的として、大強度陽子加速器施設、Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC) のメイン リングのビームコミッショニングについて説明 する。

J-PARC は茨城県東海村に建設され、運転の始 まった施設で、世界最高クラスの大強度陽子ビ ームを生成する加速器と、その大強度陽子ビー ムを利用する実験施設から構成される(Fig.1)。

J-PARC の加速器はリニアック、3GeV シンク ロトロン、メインリング(MR)から構成され、リ ニアックでは負水素イオン(H⁻)ビームを 181 MeV のエネルギーまで加速する。この Hビームは 3GeV シンクロトロンに入射される。入射直後に Hの電子をはぎ取り、陽子とする。この荷電変換 プロセスは、入射時にペインティングを行い、 細いリニアックビームから空間電荷力が小さく なるように決められた分布のビームを作るため に必要で、大強度陽子の加速には不可欠なプロ セスとなる。3GeV シンクロトロンは、速い繰り 返しシンクロトロン Rapid Cycling Synchrotron (RCS)と呼ばれ、繰り返し周波数が 25 Hz で、20 ms の間で181 MeVから3 GeVまで加速する。25 Hz で取り出されるエネルギー3 GeV の陽子の大部分 は、物質・生命科学実験施設に送られ、陽子ビ ームをそこに設置された標的に衝突させ、発生 した中性子、中間子が実験に利用される。

RCS からの 3 GeV 陽子の一部は MR へのビー ム輸送ライン(3-50BT)へ送られ、そこから MR へ 入射される。MR は陽子を 3 GeV から 30 GeV ま で加速するシンクロトロンで、30 GeV の陽子を ハドロンホールおよびニュートリノビームライ ンに取り出すことを目的としている。

ハドロンホールへは遅い取り出しとして、0.7 sの時間をかけて少しずつ取り出した陽子ビームを標的に衝突させる。そこからの K 中間子、 π

中間子、反陽子、ミューオンなどの二次粒子を 原子核および素粒子の実験に利用する。

ニュートリノビームラインへは、速い取り出 しとして 1 ターンでビームを取り出す。ビーム ラインでビームの向きを合わせ、標的に衝突さ せ、発生した二次粒子のうち π 中間子から崩壊 したニュートリノを 295 km 離れたニュートリノ 観測装置スーパーカミオカンデで測定する。ニ ュートリノが東海から神岡までの飛行中に別の 種類のニュートリノに変わるニュートリノ振動 現象を詳細に調べる実験が行われる。

J-PARC は 2001 年度に建設が始まり、2008 年 度に第 1 期工事が完成した。MR では 2008 年 5 月よりビームコミッショニングが始まってお り、ここではその実際のビームコミッショニン グの様子を紹介する。



Fig.1 加速器レイアウト

1.2. MR の概要

MR は周長 1567.5 m で、3 つアーク部と3 つの直 線部を持つ3 回対称のシンクロトロンである[1]。 1 つのアーク部の長さは406.4 m で、半径は194.0 m、32 台の偏向電磁石で120°のアーク軌道を作 る。30 GeV での偏向電磁石の磁場は1.1 Tesla で、 常伝導電磁石で無理なく達成できる磁場となっ ている。1 つの直線部の長さは116.1 m で、入射 機器、コリメータ機器、3 GeV ダンプへの取り出 し機器が直線部 A を占める。直線部 B にはハド ロン実験施設への遅い取り出し機器があり、直 線部 C にはニュートリノ実験施設およびアボー トダンプへの速い取り出し機器がある。3 GeV ダ ンプおよびアボートダンプは、MR 調整運転中に 使用するビームダンプで 3 GeV ダンプは入射ビ ームのダンプおよび入射エネルギーでの周回ビ ームのダンプに使用し、アボートダンプは主に 加速したビームのダンプに用いている。偏向電 磁石 96 台、四極電磁石 216 台、六極電磁石 72 台で周回軌道を作っている。RF 加速空胴は 4 台 (2009 年 6 月時点)で 160 kV の加速電圧でビーム を加速している。

1.3. MR ラティス

多数のビーム粒子からなるビームバンチを安定 に加速するためには RF 加速の位相安定性により シンクロナス位相に条件がある。エネルギーが 低い場合、バンチの運動量分布のうちの高い運 動量を持つ粒子は低い運動量を持つ粒子より速 く到達するために、シンクロナス位相が 90°以 下となる必要がある。しかし高いエネルギーと なり、粒子速度が光速に近づくと、速度の違い よりも運動量に依存した軌道長の違いにより、 到達時間が決まり、規則的に偏向電磁石を並べ た場合には(モーメンタムコンパクションファ クター α が正の場合には)、高い運動量を持つ粒 子の方が低い運動量を持つ粒子より経路が長く なることより、遅く到達することになる。この 場合、シンクロナス位相は 90°以上で RF 加速の 位相安定性を保つことができる。この場合トラ ンジションγに対応するエネルギーでシンクロ ナス位相を速く変化させなければならず、ビー ムロスの原因となっていた。このことを式で表 現すると、運動量の違いΔp/p、および到達時間 の違いΔT/T を使い、次式であらわすことができ る。

$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{\Delta C}{C} - \frac{\Delta v}{v} = \left(\frac{1}{\gamma_T^2} - \frac{1}{\gamma^2}\right)\frac{\Delta p}{p} = \eta \frac{\Delta p}{p} \qquad (1-1)$$

ここで、 η はスリップファクターと呼ばれ、 $\gamma = \gamma_T$ のときに符号が変わる。また、 $\Delta p/p$ と $\Delta C/C$ の関係は、ディスパージョン関数 η (s)を使い次式で表される。

$$\frac{1}{\gamma_T^2} = \alpha = \frac{1}{C} \oint_C \frac{\eta(s)}{\rho(s)} ds$$
(1-2)

ここで α はモーメンタムコンパクションファク ターと呼ばれる。つまり、 α が負となるラティ ス、すなわち γ_{T} が虚数となるラティスであれば、 RF 加速の位相安定性が損なわれるトランジショ ンがないようにできる。

MR では、ディスパージョン関数にモデュレー ションをつける方法、つまり、偏向電磁石の並 びに変化をつける方法で、イマジナリー γ_{T} ラテ ィスを作っている(Fig.2)。1 つのモジュールは 3 つの FODO ラティスからなり、そのうち 2 つ目 の FODO ラティスは偏向電磁石を持たない。こ うすることにより、周期条件を仮定したモジュ ールのラティス計算で、ディスパージョン関数 は偏向電磁石の場所で概ね負となり、モーメン タムコンパクションファクターも負となる。つ まり、高い運動量を持つ粒子の方が低い運動量 を持つ粒子より軌道長が短くなり、 γ_{T} が虚数と なる。



Fig.2 アークの 1 モジュールの β 関数および η 関数。

ビーム取り出し機器等がある直線部はディス パージョンが 0 であることが望ましい。そのた めアーク部でディスパージョンが閉じるように ラティスが設計されている。ディスパージョン が閉じるビームラインはアクロマットと呼ば れ、ベータトロン振動の位相進行が 2πの整数倍 であることが条件となる。1 モジュールの位相進 行を(3/4) πとし、8 モジュールを1 アークとして、 1 アークの位相進行を 6πとする設計となってい る(Fig.3)。



直線部のラティスは、ビーム入射、コリメー タ、取り出し機器が設置できる長さを確保し、 またその機能に適したラティスとなるように設 計されている(Fig.4)。中心部は 3 つの規則的な FODO セルからなり、その両側にアーク部のツイ スパラメータに合わせるためのマッチング部か らなる。β関数が規則的に並び、η関数が 0 の 部分はビームコリメータに最適な場所となる。 その隣の比較的長いハーフセルはビーム入射お よび取り出し機器の設置に適している。また、 遅い取り出しのために静電セプタムと呼ばれる ビームを削り取る機器が必要で、水平方向β関 数が大きいほど、取り出し時のビームロスを少 なくできる。OFT.OFP の部分で 40 m 近いβ 関数 を作っている。アーク部で4種類の四極電磁石、 直線部で7 種類の四極電磁石、合計で11 種類の 電磁石で構成されている。



Fig.4 直線部 A の β 関数と中心軌道のずれ。

1.4. コミッショニングスケジュール

MR のビームコミッショニングは 2008 年 5 月に 始まり、5月と6月をステージ1として、3-50BT ビームライン調整、入射調整、周回軌道調整、rf 捕獲、3 GeV ダンプへの取り出し調整を行った [2]。実際に調整を行ったのは 12 日間で、1 日 12 時間程度であり、それも様々な理由で待機時間 があり、限られた時間での調整となったが、所 期の目標を達成した。7 月から 12 月までは速い 取り出し、遅い取り出し機器の設置、および主 電磁石電源の調整等が行われた。12 月下旬から 2009年2月までをステージ2として、加速調整、 アボートラインへの速い取り出し調整、ハドロ ンホールへの遅い取り出し調整を行った。また、 4月から6月までをステージ3として、ニュート リノビームラインへの速い取り出し調整を行っ た。

1.5. ビーム強度

機器の放射化を防ぐために、意図的にビーム強 度を絞って、コミッショニングを行っている。MR 調整のための典型的なリニアックのビームパラ メータとしては、ピーク電流5mA、パルス幅0.1 ms、チョッピング幅は 280 ns となっている。こ のビームが RCS 入射され、RCS では一度に2バ ンチを加速可能ではあるが、MR 調整のために は、典型的には1 バンチのみを使っている。こ の RCS ビームが 25 Hz ごとに 3 GeV にまで加速 されるが、MR に入射されるのは、MR の繰り返 し周期(現在は 6 s)のうち、3回まで可能では あるが、MR 調整のために典型的には1回のみと している。典型的なビーム強度は 4×10¹¹ protons per bunch としている。1 バンチを 30 GeV に加速 した場合のビームパワーは 320 W となっている。 2009 年秋からのランでの目標は 100 kW で、1 バ ンチあたりの陽子数を 30 倍とし、6 バンチを加 速し、更に加速周期を 6 s から 3.6 s とすること により目標値を目指す。数年後の目標は 750 kW で、リニアックエネルギーを 181 MeV から 400 MeV にすることにより、1 バンチあたりの陽子 数を増やし、MR 加速周期を更に速くすることに

より、目標ビームパワーを目指す。MR 加速周期 を速くするためには、主電磁石電源の改造が必 要となり、また、取り出し機器のアパーチャー が充分かどうかの確認が必要となる。

2. 入射調整

2.1. 3-50Beam Transport 調整

3-50 Beam Transport (3-50BT)によって、RCS 出射 地点から MR 入射地点まで長さ 230 m、高低差 4.3 m のビーム輸送を行っている。RCS からのビー ムをパルス偏向電磁石によって物質・生命科学 実験施設(MLF)と MR に振り分ける。その後のコ リメータによってビームハローを取り除き MR 入射の際にビームロスが起こらないようにす る。また、MR 入射地点でのβ関数およびη関数 のマッチングを行っている。

電磁石としてはパルス偏向電磁石 1 台、DC 水 平方向偏向電磁石が 3 台、垂直方向偏向電磁石 が 2 台、四極電磁石が 38 台、ステアリング電磁 石が 14 台の構成となっている。また、ビームモ ニターは、ビーム位置モニター(BPM)14 台、プ ロファイルモニター(MWPM)6 台 (現在)、ビー ム電流モニター(FCT)5 台、ビームロスモニター50 台となっている。

ビーム調整は、まずビームが概ね通るように、 FCT と BLM を見ながら、偏向電磁石の調整を行った。更にビームが中心を通るように BPM を見 ながら、ステアリング電磁石を調整した。ビー ムは±4 mm 以内で調整されている(Fig.5)。





次にビームプロファイルを MWPM で観測し、 所定の光学パラメータに合うように、四極電磁 石を調整した。調整初期には下流の四極電磁石 の調整が不充分で、下流の 3 つのビームサイズ が光学パラメータから想定される値とは違って いた。Fig.6 の上から 3 つ目の図が、設計の光学 パラメータを想定し 1σ エミッタンスとして 1π mmmrad を仮定した水平方向ビームサイズで、丸 (赤)で調整初期のビームサイズ測定値を示す。ビ ームサイズの分布が設計どおりとなるように、 下流の四極電磁石の設定の再調整を行った。



Fig.6 3-50BT の光学パラメータ。上図は β 関数 (実 線(青)で水平方向、点線(赤)で垂直方向)。上から 2 番目の図は η 関数 (実線(青)で水平方向、点線(赤) で垂直方向)。上から 3 番目の図は、水平方向ビ ームサイズで、 1σ エミッタンスが 1π mmmrad の場合のビームサイズを実線(青)で、四極電磁石 調整前の測定値を丸(赤)で、調整後の測定値を丸 (緑)で示す。下図は垂直方向ビームサイズで、1 σ エミッタンスが 1π mmmrad の場合のビームサ イズを実線(青)で、調整前の測定値を丸(赤)、調 整後の測定値を丸(緑)で示す。

2.2. 入射調整

3-50BT から MR へのビーム入射はセプタム電磁 石、キッカー電磁石、バンプ電磁石によって行 われる。セプタム電磁石は薄い導体を持つ電磁 石で入射ビームと周回ビームを分けて通す構造 を持ち、周回ビームはセプタム磁場がない場所 を通り、直進する。入射ビームはセプタム磁場 がある場所を通り、入射ビーム軌道をより周回 ビーム軌道の向きに合うように曲げる。ただし、 これだけでは入射軌道は周回軌道と一致させる ことはできない。キッカー電磁石は、時間的に 速い立ち上がりを持つ電磁石で入射ビームのみ を曲げるようにタイミングを調整し、入射軌道 が周回軌道に一致するようにする。バンプ電磁 石は、アパーチャーを確保するためにバンプ軌 道を作るために使用する(Fig.7)。今はまだ入射ビ ームのサイズが小さく、バンプ軌道なしでもア パーチャーが問題になることはない。



Fig.7 入射システムの概念図。

MR では入射機器として 2 台のセプタム電磁 石、3 台のキッカー電磁石、3 台のバンプ電磁石 で構成され、ほぼ設計値の設定により、設計ど おりの軌道が実現できている[3]。

入射軌道の微調整は、軌道を周回させて行う。 リングのビーム位置モニター(BPM)をターンごと に見ると、ベータトロン振動(二極振動)が観 測される(Fig.8)。BPMのデータ処理装置には、10 ターン程度の軌道位置の平均を1 ms あるいは 10 ms ごとに測定する COD モードと、1 ターンごと の位置情報を残す turn by turn モードがあり、こ こでは turn by turn モードを使用する。二極振動 の振幅が入射の中心軌道のエラーであり、振幅 を小さくするように、キッカー、または、セプ タム、3-50BT のステアリングを調整する。



Fig.8 左上図:MR の BPM008 でのターンごとの水 平方向ビーム位置。右上図:BPM010 でのターン ごとのビーム位置。左下図:BPM008 と BPM010 の x 位置情報から、輸送行列の計算値を仮定し て、再構築した BPM008 の場所での x-x'空間上で の位置。右下図:輸送行列の計算値を仮定して、 再構築した Septum1 の場所での x-x'空間上での位 置。

次に、3-50BT から MR へのβ関数のミスマッ チを調整する。このミスマッチの場合は、ター ンごとのビームサイズの変動が観測される。イ オンプロファイルモニター(IPM)による入射直後 から 14 ターン目までの水平方向ビームプロファ イルを Fig.9 に示す。大きなミスマッチが四極振 動として観測された。



Fig.9 IPM による入射直後から 14 ターン目までの 水平方向ビームプロファイル。

前節で説明したように 3-50BT の下流の複数の 四極電磁石の設定の再調整を行った。再調整後 には四極振動が小さくなっており、その時のビ ームプロファイル測定結果を Fig.10 に示す。ま た、若干の二極振動が出ているので、また、入 射の中心軌道の調整に戻る必要がある。



Fig.10 3-50BT 四極電磁石調整後の IPM による水 平方向ビームプロファイル。

3. 周回ビーム調整

3.1. Rf 調整

ビームが周回した後、rf の電圧を上げ、入射ビー ムバンチの rf 捕獲を行う[4]。rf 周波数および電 圧を調整して、ビームの縦方向の振動、二極振 動および四極振動を最小にする。振動の測定は、 壁電流モニター(WCM)に依る。Fig.11 に WCM に よる測定結果を示す。この図によると、二極振 動も四極振動も見られるが、細部を拡大して見 ていることによるもので、rf 捕獲としての問題は ない。



Fig.11 WCM によるビームの縦方向の振動測定。 横軸は時間(20 ns 刻み)、縦軸は周回ターン数。

電磁石電流パターンは 3 GeV 相当電流値を連 続して流すパターンとして、rf 捕獲によりバンチ が保たれた状態で、3 GeV 周回モードを作った。 周回時間としては、1000 turn、1 s 等があり、そ れぞれ対応する時間に 3GeV ダンプ用のセプタム 電磁石、キッカー電磁石を励磁して、3GeV ダン プにビームを取り出す。このモードで周回ビー ム調整を行っている。

3.2. 誤差磁場によるビーム軌道への影響

主電磁石磁場には主成分のばらつき、多極成分 等の誤差磁場がある。設置誤差、回転誤差も誤 差磁場となる。また、電源の電流リプルによる 誤差も考えられる。

これらの誤差は中心軌道のずれ(closed orbit distortion: COD)、 β 関数のずれ(β modulation)、 共鳴となり、ビームへ悪影響がある。磁場測定 による偏向電磁石の主成分のばらつきについて は、全 96 台の並び方で、COD が小さくなるよう にシャッフリングを行い、設置位置を決めた[5]。 また、四極電磁石については β 関数のずれが小 さくなるように、六極電磁石については 3 次共 鳴が小さくなるようにシャッフリングを行っ て、設置位置を決めた。

磁場測定による偏向、四極、六極電磁石の主 成分のばらつき、多極成分の測定値、設置誤差、 回転誤差を仮定した場合の COD を Fig.12 に示す [6]。COD はチューンにより大きさが変わり、整 数に近い程、COD が大きくなる。この現象が整 数共鳴と呼ばれ、チューンが整数に近いところ は、オペレーションポイントとして選ばれない。 β modulation については、チューンが整数およ び半整数のところで大きくなり、これが半整数 共鳴と呼ばれる。



Fig.12 磁場測定による偏向、四極、六極電磁石 の主成分のばらつき、多極成分の測定値、設置 誤差、回転誤差を仮定した場合の COD

四極電磁石の回転設置誤差等により、水平方 向と垂直方向のチューンの和および差が整数と なるところで共鳴条件となり、それぞれ和共鳴、 差共鳴と呼ばれる。また、六極電磁石のばらつ きにより3次の共鳴ができる。電磁石の主成分 のばらつきおよび多極成分については測定値 を、電磁石の設置誤差については0.3 mm を1σ とする乱数ガウス分布を仮定し、回転誤差につ いては0.3 mradを1σとする乱数ガウス分布を仮 定した誤差磁場がある場合のチューンに依って 粒子が安定に周回する Courant-Snyder 不変量を計 算し表したものを Fig.13 に示す。和共鳴のとこ ろが悪い条件となっており、3次共鳴、4次共鳴 の影響も見られる。ここではステアリングによる COD の補正は行っており、運動量のずれは0% としている。

Aperture Score B30Q30S30A1C δp/p 0.0



Fig.13 Courant-Snyder 不変量として 8.1π mmmrad 刻みで 81π mmmrad までの 10 個の粒子を 1000 ターンしたとき毎ターン 81π mmmrad 以下であ るかどうかをチェックし、生き残った粒子をス コアとしている。チューンプロット上で、生き 残りスコアの悪さを黒点の分布で示す。

3.3. 軌道補正

COD はステアリング電磁石により軌道補正す る。ステアリングは長さ0.2 mで、最高磁場0.2 T の偏向電磁石である。水平方向のものが93 台、 垂直方向のものが92 台ある。この BL 積40 mTm は、加速器設計時に主電磁石のばらつきより想 定される COD が充分補正できる量として決めら れた。Fig.14 に実際に補正前後の軌道を BPM で 測定した結果を示す。補正前の RMS は4 mm で、 補正後には0.7 mm と改善した。垂直方向も同様 な改善が確認された。補正前の COD 測定結果は、 前節での誤差磁場からの評価よりも若干良く、 アラインメントによる電磁石の設置精度が良い ことによるかもしれない。



Fig.14 BPM による水平方向軌道、補正前(上図)、 補正後(下図)。

3.4. チューンサーベイ

3 GeV DC の1 s 周回モードのときに、チューン を変えてビームの生き残り率を測定した。Fig.15 にビーム強度モニター(DCCT)によるビーム強度 測定結果を示す。水平方向チューンが 22.28、垂 直方向チューンが 20.79 のときで、入射直後のビ ーム強度に比べて、0.86 s 後のビームの生き残り 率は 0.86 と良い状態となっている。



Fig.15 DCCT によるビーム強度測定結果。

Fig.16 に、ビームの生き残り率を水平方向チュ ーン、垂直方向チューンを変えて測定した結果 を示す。整数共鳴、半整数共鳴および和共鳴が 非常に強く出ている。また、3 次共鳴の影響も見 られる。



Fig.16 ビーム強度モニター(DCCT)で測定した、 入射直後に比べて 0.86 s 後のビームの生き残り率 を水平方向チューン、垂直方向チューンを変え て測定した結果。

4. 加速調整

4.1. Rf 加速

4 つの rf 加速ステーションにより、合計 160 kV の加速電圧をかけ、最大 30°程度のシンクロナ ス位相の状態でビーム加速を行った。Low level rf はデジタル制御で行い、電磁石パターンに対応 する rf パターンを正確に実現するように制御し ている。調整は周波数の微調整で行い、BPM で 測定し、ビーム位置が加速中に中心を通るよう にした。Fig.17 に rf 周波数パターンを示す。DCCT によるビーム強度測定で、顕著なビームロスは 見られていない(Fig.18)。イマジナリー・トラン ジションッラティスを採用したことに依ると考 えられる。



Fig.17 Rf 周波数パターン。

*10 ³ proton	³ proton		Circulating beam intensity measured by DCCT		
0.04					
0.01					
000	Acceleration				
Beam injection	1 2 tin	ne	FX k	icker	

Fig.18 DCCT による加速中のビーム強度。

4.2. B,Q 電磁石の励磁関数

加速中にチューンが変わらないようにするため、B,Q 電磁石の励磁電流と磁場積(BL,GL)の関係を正確に測定することが必要となる。チューンの変化を、22 のうち、0.01 程度以下としたい場合、励磁関数も同程度、5×10⁻⁴ 程度の精度が必要となる。

電磁石には、ヒステリシスがあり、同じ3 GeV 相当電流でも、電流を0 A から上げていったとき の磁場と、30 GeV パターン励磁を仮定し、30 GeV から電流を下げて3 GeV 相当電流値に至ったと きの磁場には違いがある。その違いは B では1% 程度で、Q では2%程度であった。Fig.19 に Q の ファミリーの1つ QDX の励磁関数を示す。30 GeV は 700 A にほぼ対応し、それ以下の電流範囲の測 定値を5次の多項式でパラメータ化を行った。



Fig.19 QDX の励磁関数。

チューンメータにより加速中のチューンを測ると、チューンのずれは、水平方向、垂直方向ともに 0.05 程度あった。Fig.20 に加速中の水平方向チューンを示す。数の多いアーク部の 4 つの Q ファミリーの励磁関数に 0.2 %程度補正をすることにより、チューンのずれを 0.01 程度にな

るようにした。 補正後の QDX の励磁関数を Fig.19 の点線で示す。



Fig.20 加速中のチューンのずれ、アーク部の Q の励磁関数の補正前(ダイア(青))と補正後(四角(紫))。

4.3. ビームプロファイル

フライングワイヤーを使って水平方向ビームプ ロファイルを測定した。ビームプロファイルは 加速につれて細くなることが分かっており (adiabatic damping)、ビームエミッタンスは運動 量に反比例する。Fig.21 に入射時のプロファイル を示し、Fig.22 にエミッタンスの運動量依存性を 示す。測定結果は adiabatic damping を良く再現し ている。



Fig.21 フライングワイヤーによる入射時のビー ムプロファイル。



Fig.22 加速時のビームエミッタンスの運動量依存性。

5. 光学パラメータの測定

5.1. β 関数の測定

β関数の測定のために、1 つのステアリング電磁 石のキック量を変え、そのときの軌道の変化を BPM で測定した[7]。キック量θと軌道の変化 x(s) の関係は次式で表される。

$$x(s) = \frac{\theta \beta^{1/2}(s) \beta_0^{1/2}}{2 \sin \pi v} \cos[\varphi(s) - \pi v]$$
(5-1)

BPM とステアリング電磁石がほぼ同じ位置 s に ある場合は、 $\varphi(s)$ が 0 となり、 $\beta(s)$ が求まる。入 射周回モードで、ステアリング電磁石全台数の 水平方向 93 台、垂直方向 92 台について行った。 ステアリング電磁石の蹴り角は±0.2 mrad の設定 として、軌道の変化は最大でも 8 mm 程度として いる(β を最大 40 m と仮定した場合)。蹴り角 設定 0, ±0.2 mrad のときの BPM 測定値をリニア フィットすることにより β 関数を求めた (Fig.23)。測定結果と設定値は概ね一致している が、若干のずれも見られ、検討課題となってい る。



Fig23 水平方向 β 関数の測定結果(点(青))と設定値(線(青))。垂直方向 β 関数の測定結果(点(赤))と設定値 (線(赤))。

5.2. η関数の測定

ディスパージョン関数 η (s)は、運動量のずれについての水平位置の依存性を示し、次式で表される。

$$x(s) = \eta(s)\frac{\delta p}{p} \tag{5-2}$$

入射周回モードで、シンクロトロン振動の周期 より充分長い時間(100 msec)をかけて、rf 周波数 を変化させ、アディアバティックに運動量を変 えるパターンを作成した[8]。運動量の変化量δp/p を0.0%, ±0.3%, ±0.5%とする5種類のパターン について、水平方向の軌道の変化を BPM で測定 して、5点のリニアフィットをしてディスパー ジョン関数を求めた。測定結果を Fig.23 に示す。 測定結果は概ね設定値と一致している。



Fig.24 η関数の測定結果(点(青))と設定値(線 (赤))。

5.3. クロマティシティ測定

クロマティシティξは、運動量のずれについての チューンの依存性を示し、次式で表される。

$$\delta v = \xi \frac{\delta p}{p} \tag{5-3}$$

入射周回モードで、ディスパージョン測定と同様に運動量のずれに対応する rf 周波数の変化を 与え、そのときのチューンのずれを測定した。 Fig.25 に六極電磁石がオフのときの測定結果を示 す。ほぼ計算どおりの大きな運動量依存性が見 られる。



Fig.25 六極電磁石がオフの場合の水平方向チュ ーンの運動量依存性。

このクロマティシティは六極電磁石によって補 正され、Fig.26 のように概ね計算どおりの設定で 補正されることが確認された。これらは水平方 向の結果であるが、垂直方向についても良く補 正されていることを確認した。



Fig.26 クロマティシティを補正するように六極 電磁石を励磁したときの、水平方向チューンの 運動量依存性。

取り出し調整

6.1. 速い取り出し調整

1 ターンで取り出すことを速い取り出しと呼び、 キッカー電磁石、セプタム電磁石を使ってビー ム取り出しを行う。キッカー電磁石によって、 周回ビームを蹴り、セプタム電磁石の磁場に入 るようにして、セプタム電磁石の大きな曲げ角 により取り出し軌道に乗せる。セプタム導体は、 周回ビームに当たらない位置でなければならな い。また、キッカー電磁石は充分な蹴り角で取 り出しビームをセプタム磁場内に入れる強さが 必要となる。セプタム電磁石も四極電磁石を避 けて取り出し軌道に曲げるために充分な曲げ角 が必要となる。速い取り出しの設計軌道を Fig.27 に示す。



Fig.27 速い取り出しの設計軌道。

取り出し軌道の測定は MR の BPM の 1 ターン 測定モードおよびニュートリノビームラインの BPM で行い、ニュートリノビームライン BPM の 最初の 2 台の中心にビーム軌道を合わせるよう に調整を行った(Fig.28)。そのときにビームがセ プタム導体等に当たっていないことをビームロ スモニターで確認した(Fig.29)。

速い取り出しには、ニュートリノビームライ ンへのビーム取り出しの他に、水平方向のほぼ 逆向きにアボートダンプへの取り出しの機能が あり、キッカー電磁石の極性を逆にすることに より、ビーム調整用にアボートへの取り出しを 行っている。アボートへは加速ビームだけでは なく 3 GeV ビームも取り出せるように設計されている。





Fig.29 速い取り出しモードでの BLM によるビー ムロスの積分値。

6.2. 遅い取り出し

フラットトップ期間(0.7 s)で、ビームを少しずつ 取り出すことを遅い取り出しと呼んでいる。遅 い取り出しのために使用する機器は、バンプ電 磁石4台、共鳴六極電磁石8台、静電セプタム2 台、セプタム電磁石10台、および四極電磁石の 1つのファミリーQFNで、Fig.30で示すパターン で励磁する[9]。フラットトップに入った後に、 バンプ電磁石を励磁して、取り出し軌道を補助 するバンプ軌道を作る。意図的に3次共鳴を励 起するために共鳴六極電磁石を励磁する。四極 電磁石01つのファミリーQFNのパターン励磁 により、フラットトップ時間内で水平方向チュ ーンを22.30から22.35へ変化させる。静電セプ タム ESS でビームを削り出す。セプタム電磁石 で取り出し軌道へ導く。



Fig.30 主電磁石パターン (上図)、共鳴六極電磁 石およびバンプ電磁石パターン (上から 2 番目 の図)、ESS およびセプタム電磁石パターン (上 から 3 番目の図)、QFN パターン (下図)。

共鳴六極電磁石が励磁された状態で、水平方 向チューンを変化させ、22.33 となると 3 次共鳴 が起こり、Fig.31 のように粒子がターンごとに少 しずつ外に出ていく現象が起こる。この図は ESS のところでの粒子の位相空間での位置を計算に より予想したもので、水平方向位置 x で-55 mm より外を通る粒子は ESS による電場でキックさ れ、取り出し軌道に乗るようにしている。ESS は 厚さ $30\mu m$ のリボンと 25 mm 程度離れた場所に ある電極の間に 100 kV 程度の電圧をかけ、そこ に入った粒子のみを取り出すものであり、リボ ンが薄いことが取り出しの際のビームロスを減 らす重要な要素となっている。



Fig.31 計算による **ESS** での粒子の位相空間での 位置。

ESS により削り出された粒子は、ベータトロン 振動の位相進みが(3/2) π程度後にあるセプタム電 磁石により取り出し軌道へ向けて曲げられる。 最初のセプタム電磁石(SMS10)のセプタム導体の 厚さは 1.5 mm と薄く作られており、取り出しビ ームとも周回ビームとも当たらない位置を探せ るようにモーターによる移動機構を持つ (SMS10,SMS11)。更に、残りのセプタム電磁石 によりハドロンホールへの取り出し軌道を作っ ている(Fig.32)。



Fig.32 遅い取り出し軌道(線(赤))と周回軌道(線 (青))。

実際の調整では、4 台のバンプ電磁石と5 台のス テアリング電磁石でほぼ設計どおりのバンプ軌 道をつくり、その場合に取り出し時のビームロ スが最小になっていた(Fig.33)。予想されたよう に ESS でのビームロスが分布としては一番多く なっており、10%程度のビームが取り出し時の ロスとなっていると考えられる。ロス量の正確 な評価を含めて、ロスを減らす調整が今後必要 となる。



また、主に四極電磁石のリプルにより、ビーム スピルが非常に悪い状態となっている。電磁石 電源の改良により電流リプルを小さくすること が最優先の課題となる。同時に、スピル制御用 の四極電磁石(EQ,RQ)を新たに設置して、取り出 しスピルを観測しながら、EQ と RQ についてフ ィードバック制御を行い、スピルを制御するシ ステムが製作されている。

7. 大強度ビーム調整のために

7.1. 複数バンチ運転

複数バンチのビーム加速運転の試験も行ってい る。最大で3バッチ、6バンチのビームを加速し、 アボートダンプへの取り出しを行った。粒子数 は4.4×10¹² protons per pulse であり、もし6 s 周 期の連続運転を行ったとしたら、3.5 kW のビー ムパワーとなる。DCCT 測定のレベルで顕著なビ ームロスは見られなかった(Fig.34)。秋からのラ ンでバンチあたりの粒子数を増やすこと、およ び繰り返し周期を短くすることにより、100 kW 相当のビーム加速を目指す。



Fig.34 6 バンチ加速運転における DCCT によるビ ーム強度。横軸は P0(電磁石パターン時間基準)か らの時間(s)。

7.2. 線形結合共鳴の補正

ビーム強度を上げていくと、バンチ内の陽子は 空間電荷効果によりバンチ内の陽子どうしの反 発力を受ける。これは、四極電磁石による収束 力とは逆向きの力となり、陽子それぞれのチュ ーンが小さくなる。そのチューン・シフトはそ れぞれ陽子の分布位置により違いがあり、チュ ーンの分布は、インコヒーレント・チューン・ スプレッドと呼ばれる。100 kW 相当のビームパ ワーのとき、ビーム分布を 36 πmmmrad のガウ ス分布を仮定した場合の、シミュレーションに よるチューン・スプレッドを Fig.35 に示す。ラ ティスのチューンは、水平方向 22.41、垂直方向 20.8 を仮定している。この場合、分布の一部が 和共鳴にかかっている。和共鳴は非常に強く、 ビームロスが大きいことが測定で分かってい る。従って、この状態では 100 kW 運転も大きな ビームロスが予想される。



Fig.35 100 kW 相当のビームパワーのとき、ビー ム分布を 36 πmmmrad のガウス分布を仮定した 場合の、シミュレーションによるチューン・ス プレッド。ラティスのチューンは、水平方向 22.41、垂直方向 20.8 を仮定している。

チューン・スプレッドを考慮して、共鳴を避け るように、ラティスのチューンを設定すること が重要である。また、この和共鳴自体を、補正 により、弱くすることを行っている。

和共鳴の主な原因は、四極電磁石の回転設置 誤差、および六極電磁石での垂直方向 COD であ る。つまり、六極電磁石の垂直方向軌道をうま く調整することにより、和共鳴を補正すること が可能となる。位相の異なる 2 台の六極電磁石 で垂直方向にローカルバンプを立てることで和 共鳴の補正試験を行った。条件に合う六極電磁 石が SDA019 と SDB028 で、2 つの場所でそれぞ れローカルバンプをつくり、共鳴が補正されて いるかどうか探索した。結果的に SDA019 で+5 mm、SDB028 で-5 mm の場合、共鳴が弱くなっ ていることが確認された。ビームの生き残り率 が緩和されていることにより、確認を行った。



Fig.36 ビーム生き残り率の水平方向チューンと 垂直方向チューンの和についての依存性。補正 前を(丸(青))、補正後を(三角(赤))で示す。

8. まとめ

2008 年 5 月より J-PARC MR のビームコミッショ ニングを始め、ビーム入射、周回調整、加速調 整、取り出し調整を行い、予定どおり当初の目 標を達成している。このことは、ほとんどの機 器がほぼ目標どおりの性能に達し、安定に稼動 していることに依っており、長い年月におよぶ 建設段階での努力の成果の現れである。

MR のビームコミッショニングは、MR グルー プメンバー全員の貢献はもとより、リニアック、 RCS グループメンバーの協力により可能となる ものとなっている。また、取り出しビーム調整 には、ビームライン・グループ、ユーザー・グ ループと協力して調整を行っている。3-50BT 調 整および運転の干渉と言う点で、MLF グループ の協力も欠かせない。

MR の機能としては、ビーム強度の小さい状態 での試験が済み、今後はビーム強度を上げてい く調整が始まる。そのためには、一部まだ目標 の性能に達していない機器の改良が必要であ る。また、現在の機器あるいは性能を持って、 数年後の目標が達成可能であるかどうかの確認 がもう一度必要となる。

参考文献

- Accelerator Group JAERI/KEK Joint Project Team, "Accelerator Technical Design Report for J-PARC", KEK Report 2002-13, JAERI-Tech 2003-044, J-PARC 03-01, March 2003.
- [2] T. Koseki, "J-PARC MR ビームコミッショニ ングの現状", 第6回加速器学会年会
- [3] G.H. Wei et. al., "Beam Injection and Fast Extraction Tuning of J-PARC MR", 第6回加速 器学会年会
- [4] M. Yoshii, "J-PARC リング高周波の現状", 第 6回加速器学会年会
- [5] M. Tomizawa et. al., "Position Shuffling of the J-PARC Main Ring Magnets", Proceedings of the EPAC2006, Edinburgh, Scotland, Jun 26-30, 2006
- [6] S. Igarashi et. al., "Study of the J-PARC MR Beam Orbit based on the Magnetic Field Measurements", 第4回加速器学会年会
- [7] J. Takano et. al., "ステアリング電磁石を用いた J-PARC MR のβ 関数測定",第6回加速器 学会年会
- [8] J. Takano et. al., "J-PARC MR Dispersion 測定", 第6回加速器学会年会
- [9] M. Tomizawa, "J-PARC MR の遅い取り出し", 第6回加速器学会年会